

20 апреля 2011

Аудитория 127

10:00–12:00

СЕКЦИЯ 1

Технологии, оборудование, материалы
полиграфического производства

Заседание 4

Руководитель: Дмитрук В. В., доцент СЗИП

1. Володарский Сергей
Россия, Москва, МГУП
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ФЛЕКСОГРАФСКИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ
2. Воробьева Ольга, Гафуров Антон
Россия, Москва, МГУП
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИИ
СЛОЯ В ЦИФРОВОЙ МАСОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ФЛЕКСОГРАФСКИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ
3. Дубневич Мирослава
Украина, Львов, Украинская академия печати
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЦВЕТОДЕЛЕНИЯ
4. Жуков Дмитрий, Желудев Д. Е.
Россия, Санкт-Петербург, СЗИП СПГУТД
АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАСТРОВОЙ ПЕЧАТИ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ
В БЕСКОНТАКТНЫХ СПОСОБАХ ПЕЧАТИ
5. Зоренко Ярослав
*Украина, Киев, Национальный технический университет Украины «Киевский
политехнический институт», Издательско-полиграфический институт*
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРАДАЦИЙ В СИСТЕМЕ
«ПЕЧАТНАЯ ФОРМА–ОТТИСК»
6. Кожурова Ирина
Россия, Санкт-Петербург, СЗИП СПГУТД
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЯ К ИЗМЕНЕНИЮ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИЛЛЮСТРАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ
7. Пикунова Ирина, Россия
Санкт-Петербург, СЗИП СПГУТД
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ДЕКЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАЧЕСТВО
ОФСЕТНЫХ ОТТИСКОВ
8. Проць Орест
Украина, Львов, Украинская Академия Печати
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ГРАФИЧЕСКУЮ ТОЧНОСТЬ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
9. Скиба Василий
*Украина, Киев, Национальный технический университет Украины «Киевский
политехнический институт», Издательско-полиграфический институт*
АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ
ПРОБЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМ ПЛОСКОЙ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ
10. Туманов Егор, Джваршеишвили Акакий, Бенда А. Ф.
Россия, Москва, МГУП
МЕХАНОДИФфуЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
11. Ярکا Наталия
Украина, Львов, Украинская академия печати
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ФОТОПОЛИМЕРНЫХ ШТАМПОВ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ